

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012年9月20日(20.09.2012)



(10) 国際公開番号

WO 2012/124703 A1

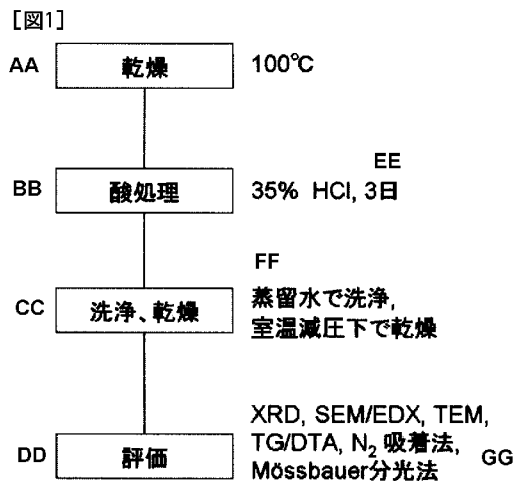
- (51) 国際特許分類:
C01B 33/18 (2006.01) B01J 31/12 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01) B01J 37/36 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01) C12P 3/00 (2006.01)
B01J 21/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/056452
- (22) 国際出願日: 2012年3月13日(13.03.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-056876 2011年3月15日(15.03.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 国立
大学法人岡山大学(NATIONAL UNIVERSITY
CORPORATION OKAYAMA UNIVERSITY) [JP/JP];
〒7008530 岡山県岡山市北区津島中一丁目1番
1号 Okayama (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 高田 潤
(TAKADA, Jun) [JP/JP]; 〒7008530 岡山県岡山市北
区津島中三丁目1番1号 国立大学法人岡山大学
大学院自然科学研究科内 Okayama (JP). 橋本
英樹(HASHIMOTO, Hideki) [JP/JP]; 〒7008530 岡山
県岡山市北区津島中三丁目1番1号 国立大学
法人岡山大学大学院自然科学研究科内 Okayama
(JP). 工藤 孝幸(KUDOH, Takayuki) [JP/JP]; 〒
7008530 岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1
号 国立大学法人岡山大学大学院自然科学研究
科内 Okayama (JP). 妹尾 昌治(SENO, Masaharu)
[JP/JP]; 〒7008530 岡山県岡山市北区津島中三
丁目1番1号 国立大学法人岡山大学大学院自然
科学研究科内 Okayama (JP). 板谷 篤司(IT-
ADANI, Atsushi) [JP/JP]; 〒7008530 岡山県岡山市北
区津島中三丁目1番1号 国立大学法人岡山大学
大学院自然科学研究科内 Okayama (JP). 黒田
泰重(KURODA, Yasushige) [JP/JP]; 〒7008530 岡山
県岡山市北区津島中三丁目1番1号 国立大学

[続葉有]

(54) Title: NOVEL POROUS AMORPHOUS SILICA AND PRODUCTION METHOD THEREFOR

(54) 発明の名称: 新規多孔質アモルファスシリカ及びその製造方法



AA DRYING
BB ACID TREATMENT
CC WASHING, DRYING
DD EVALUATION
EE 3 DAYS
FF WASH WITH DISTILLED WATER, DRY AT ROOM
TEMPERATURE UNDER REDUCED PRESSURE
GG N₂ ADSORPTION, MOSSBAUER SPECTROSCOPY

(57) Abstract: Disclosed are: porous amorphous silica having micropores and an acid strength of at least 0.4 Band area / a.u.; a production method for porous amorphous silica including a step in which iron oxides generated by microorganisms are treated with an acid; a solid acid catalyst and an adsorbent, each containing porous amorphous silica; an organic-inorganic composite material obtained by chemically modifying the porous amorphous silica with an organic group; and a catalyst-organic-inorganic ternary composite material obtained by immobilizing the catalyst upon the organic-inorganic composite.

(57) 要約: 開示されているのは、酸強度が 0.4 Band area/a.u. 以上であって、マイクロ孔を有する多孔質アモルファスシリカ、微生物が生成した酸化鉄を酸で処理する工程を含む多孔質アモルファスシリカの製造方法、該多孔質アモルファスシリカを含む固体酸触媒及び吸着剤、該多孔質アモルファスシリカを有機基で化学修飾した有機・無機複合材料、並びに該有機・無機複合材料に触媒を固定化した触媒・有機・無機三元系複合材料である。

WO 2012/124703 A1



法人岡山大学大学院自然科学研究科内 Okayama (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人三枝国際特許事務所(Saegusa & Partners); 〒5410045 大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1 北浜 T N Kビル Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称：新規多孔質アモルファスシリカ及びその製造方法 技術分野

[0001] 本発明は微生物が作る酸化鉄を出発原料とした新規多孔質アモルファスシリカ、及び該多孔質アモルファスシリカの製造方法に関する。更に、本発明は、上記多孔質アモルファスシリカを含む固体酸触媒、吸着剤、有機・無機複合材料、及び触媒・有機・無機３元系複合材料に関する。

背景技術

[0002] 一般に、シリカ(SiO_2)は様々な分野で利用されており産業上極めて重要な材料である。その用途は多岐に渡り、ゴムの補強材、顔料、吸着材、触媒担体などとして我々の生活に欠かせない材料として浸透している。ナノオーダーの細孔を極めて精密に制御したメソポーラスシリカやナノテクに代表されるシリカナノチューブ、シリカナノワイヤーなどが開発され、その表面修飾性や吸着特性を生かし優れた性能を有する触媒固定担体や吸着材、ナノデバイスとしての応用を狙った研究が盛んになされている(非特許文献１－３)。

[0003] そして、非特許文献４では、結晶性が良く、少量の表面ヒドロキシル基を有するシリカMCM-41サンプルを調製したこと、当該サンプルの表面結晶性は水による攻撃からのサンプルの保護、及び水や CO のような吸着物の吸着挙動において重要な役割を演じていることが報告されている。また、非特許文献５では、メソポーラスシリカ(MCM-41)は、アセタール化、異性化、脱ベンジル化のような種々の反応の典型的な酸触媒として機能すること、孔径が触媒活性に大きな影響を与えていること、及びMCM-41は種々のシリカゲルと比べて優れた触媒活性を有していたことが報告されている。

[0004] 一方で、天然物由来のシリカを利用することも盛んに行われている。最も有名な例は、珪藻と呼ばれる藻類の殻の化石からなる堆積物である珪藻土である(非特許文献６)。珪藻土は、その優れた吸着特性、耐火性、断熱性などの特性を生かして、触媒やクロマトグラフィー固定相の担体、建材や保温材

などとして利用されている。また、籾殻のシリカ成分を抽出したシリカも注目されている(非特許文献7)。このようにして得られたシリカは、食料などと競合することのない未使用バイオマスである籾殻を利用していることから、その有効利用が環境面からも注目されている。これら珪藻由来や植物由来のシリカはバイオシリカと呼ばれている。

- [0005] その他にも、海綿動物の体内から、通信ネットワークで使用する光ファイバーとよく似たシリカファイバーが発見され、工業製品である光ファイバーよりも優れた特性を有することが報告されている(非特許文献8)。また、鉱物からシリカを抽出する例もある。例えば、クリソタイル($\text{Mg}_6\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_8$)と呼ばれる鉱物を出発物質として、これを酸処理することでアモルファスシリカナノファイバーを作製したという報告がなされている(非特許文献9)。

先行技術文献

非特許文献

- [0006] 非特許文献1: T. Yanagisawa, T. Shimazu, K. Kuroda, and C. Kato, Bull. Chem. Soc. Jpn., 63 (1990) 988-992
非特許文献2: H. Nakamura, and Y. Matsui, J. Am. Chem. Soc., 117 (1995) 2651-2652
非特許文献3: M. Zhang, Y. Bando, K. Wada, and K. Kurashima, J. Mater. Sci. Lett., 18 (1999) 1911-1913
非特許文献4: T. Mori, Y. Kuroda, Y. Yoshikawa, M. Nagao, and S. Kittaka, Langmuir, 18 (2002) 1595-1603
非特許文献5: M. Iwamoto, Y. Tanaka, N. Sawamura, and S. Namba, J. Am. Chem. Soc., 125 (2003) 13032-13033
非特許文献6: J. F. Lemonas Jr., Am. Ceramic Soc. Bull., 76 No.6 (1997) 92-95
非特許文献7: C. Real, M. D. Alcala, and J. M. Criado, J. Am. Ceram. Soc., 79 No.8 (1996) 2012-2016
非特許文献8: V.C. Sundar, A. D. Yablon, J. L. Grazul, M. Ilan, and J.

Aizenberg, Nature, 424 (2003) 899-900

非特許文献9: K. Liu, Q. Feng, Y. Yang, G. Zhang, L. Ou, and Y. Lu, J. Non-Cryst. Solids, 353 (2007) 1534-1539

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0007] 公知のシリカ材料は人工合成物が主である。天然物由来のシリカ材料も作製されているが、微生物が作る酸化鉄を出発物質としている製法はこれまで報告例がない。

[0008] そこで、本発明は、微生物が作る酸化鉄を出発物質とした多孔質アモルファスシリカ、及びその製造方法を提供することを目的とする。更に、本発明は、上記多孔質アモルファスシリカを含む固体酸触媒、吸着剤、有機・無機複合材料、及び触媒・有機・無機3元系複合材料を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0009] 本発明者らは、微生物が作る酸化鉄の鉄分を酸処理し、Fe成分を溶解除去することによってアモルファスシリカを得ることができ、上記目的を達成することができるという知見を得た。本発明は、これら知見に基づき、更に検討を重ねて完成されたものであり、次の多孔質アモルファスシリカ、多孔質アモルファスシリカの製造方法、固体酸触媒、吸着剤、有機・無機複合材料、及び触媒・有機・無機3元系複合材料を提供するものである。

[0010] 項1. 酸強度が0.4 Band area/a.u.以上であって、マイクロ孔を有する多孔質アモルファスシリカ。

[0011] 項2. 前記酸強度が0.5 Band area/a.u.以上である、項1に記載の多孔質アモルファスシリカ。

[0012] 項3. 前記酸強度が0.6 Band area/a.u.以上である、項1に記載の多孔質アモルファスシリカ。

[0013] 項4. 比表面積が300 m²/g以上である、項1～3のいずれかに記載の多孔質アモルファスシリカ。

- [0014] 項 5. 比表面積が400 m²/g以上である、項 1～3 のいずれかに記載の多孔質アモルファスシリカ。
- [0015] 項 6. 球状微粒子の集合体である、項 1～5 のいずれかに記載の多孔質アモルファスシリカ。
- [0016] 項 7. 微生物が生成した酸化鉄を酸で処理する工程を含む方法により得られる、項 1～6 のいずれかに記載の多孔質アモルファスシリカ。
- [0017] 項 8. 微生物が生成した酸化鉄を酸で処理する工程を含む多孔質アモルファスシリカの製造方法。
- [0018] 項 9. 前記酸が塩酸又は硫酸である、項 8 に記載の方法。
- [0019] 項 10. 項 1～7 のいずれかに記載の多孔質アモルファスシリカを含む固体酸触媒。
- [0020] 項 11. フリーデルクラフツ反応触媒又はエポキシ開環反応触媒である、項 10 に記載の固体酸触媒。
- [0021] 項 12. 複素環式化合物のアルキル化反応に適用されるフリーデルクラフツ反応触媒である、項 10 に記載の固体酸触媒。
- [0022] 項 13. 項 1～7 のいずれかに記載の多孔質アモルファスシリカを含む吸着剤。
- [0023] 項 14. 極性ガスの吸着に使用される、項 13 に記載の吸着剤。
- [0024] 項 15. N₂O、NO_x、CO₂、CO、オレフィン及びアルキンからなる群から選ばれた少なくとも 1 種の極性ガスの吸着に使用される、項 13 に記載の吸着剤。
- [0025] 項 16. 項 1～7 いずれかに記載の多孔質アモルファスシリカを有機基で化学修飾した有機・無機複合材料。
- [0026] 項 17. 前記有機基が、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、アルケニルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アミド基、イミド基、シアノ基、イソシアノ基、アルデヒド基、アルキルカルボニル基、アルケニルカルボニル基、アリールカルボニル基、イミノ基、アミノ基、アジド基、ニトロ基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、アルケニルオキシ基、アリールオキシ基、エポキシ基、イソシアナト基、イソチオシアナト基、アルキ

ル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、チオール基、スルフィド基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基、スルホキシド基、複素環、ハロゲン原子、ケイ素原子、チタン原子、アルミニウム原子及びリン原子からなる群から選ばれる少なくとも1種の官能基を有する基である、項16に記載の有機・無機複合材料。

[0027] 項18. 前記多孔質アモルファスシリカに含まれるSi原子に結合した酸素原子が、前記有機基に含まれるケイ素、チタン、アルミニウム又はリンのいずれかと結合している、項16又は17に記載の有機・無機複合材料。

[0028] 項19. 前記有機基に含まれるケイ素、チタン、アルミニウム及びリンからなる群から選ばれる少なくとも1種が、それぞれ、シラン系カップリング剤、チタネート系カップリング剤、アルミネート系カップリング剤及びリン系カップリング剤に由来する、項18に記載の有機・無機複合材料。

[0029] 項20. 前記有機基による化学修飾が、シランカップリング剤、チタネートカップリング剤、アルミネートカップリング剤及びリンカップリング剤からなる群から選ばれた少なくとも1種と前記多孔質アモルファスシリカとの反応で形成される、項16～19のいずれかに記載の有機・無機複合体。

[0030] 項21. 項16～20のいずれかに記載の有機・無機複合材料に触媒を固定化した触媒・有機・無機3元系複合材料。

[0031] 項22. 触媒が、酵素、有機触媒及び金属錯体触媒からなる群から選ばれる少なくとも1種である、項21に記載の触媒・有機・無機3元系複合材料。

発明の効果

[0032] 本発明により、微生物が作る酸化鉄を出発物質とした多孔質アモルファスシリカを提供することができる。本発明の多孔質アモルファスシリカは、固体酸触媒として作用する酸点を有し、人工的に合成したシリカ触媒と比較し優れた酸強度及び触媒活性を有しており、新規の固体酸触媒として様々な分野での応用が期待できる。更に、本発明の多孔質アモルファスシリカは、人工的に合成したシリカ触媒と比較して、優れた無機系ガス及び有機系ガスの

吸着能を有しており、吸着剤としての応用も期待できる。

図面の簡単な説明

[0033] [図1]実施例のバイオジナス・シリカの製造方法のフローチャートを示す図である。

[図2]実施例のバイオジナス・シリカのXRDパターンを示すグラフである。

[図3]実施例のバイオジナス・シリカのSEM写真である。

[図4]実施例のバイオジナス・シリカのTEM写真である。

[図5]実施例のバイオジナス・シリカの細孔径分布を示すグラフである。左：メソ孔領域、右：マイクロ孔領域

[図6]実施例のバイオジナス・シリカ及びアエロジル200に吸着したピリジンのIRスペクトルを示すグラフである。300 K evac. : バイオジナス・シリカを室温(300 K)で2時間、真空排気処理し、その後、in situ、室温で測定したスペクトル、Py ads. : 上記の前処理を施したバイオジナス・シリカに300 Kでピリジンガスを吸着させたときのスペクトル、300 K reevac. : ピリジン吸着後、バイオジナス・シリカを、再び、300 Kで30分真空排気処理したときのスペクトル、Aerosil200 Py ads. : アエロジル200を300 Kで2時間、真空排気処理し、その後、300 Kでピリジンガスを吸着させたときに測定したスペクトル

[図7]実施例のバイオジナス・シリカに吸着したピリジンの脱離過程におけるIRスペクトルを示すグラフである。300 K evac : バイオジナス・シリカを300 Kで2時間、真空排気処理し、その後、in situ、室温で測定したスペクトル、Py ads. : 上記の前処理を施したバイオジナス・シリカに300 Kでピリジンガスを吸着させたときのスペクトル、300 K reevac. : ピリジン吸着後、バイオジナス・シリカを、再び、300 Kで30分真空排気処理したときのスペクトル、373~873 K reevac. : バイオジナス・シリカを各温度で30分真空加熱処理したときのスペクトル

[図8]実施例のバイオジナス・シリカ、アエロジル200及びMCM-41の酸点の強度を示すグラフである。

[図9]室温で測定した無機系ガスについての吸着等温線を示すグラフである。

左：バイオジナス・シリカ、右：アエロジル200

[図10]室温で測定した有機系ガスについての吸着等温線を示すグラフである

。左：バイオジナス・シリカ、右：アエロジル200

発明を実施するための形態

[0034] 以下、本発明を詳細に説明する。

[0035] 多孔質アモルファスシリカ

本発明の多孔質アモルファスシリカは、酸強度が0.4 Band area/a.u.以上であって、マイクロ孔を有することを特徴とする。

[0036] 本発明の多孔質アモルファスシリカは、固体酸触媒として作用する酸点を有し、人工的に合成したシリカ触媒と比較し優れた酸強度及び触媒活性を有している。更に、本発明の多孔質アモルファスシリカは、人工的に合成したシリカ触媒と比較して、優れた無機系ガス及び有機系ガスの吸着能を有している。

[0037] 本発明の多孔質アモルファスシリカの酸強度は、好ましくは0.5 Band area/a.u.以上、より好ましくは0.6 Band area/a.u.以上、特に好ましくは0.7 Band area/a.u.以上、最も好ましくは0.8 Band area/a.u.以上である。本発明における酸強度の値は、実施例に記載の方法により測定される。実施例では、Miyataら(Appl. Spectrosc. 1989, 43, 522.)によって開発されたプログラムを用いてバンド面積を求めているが、一般に市販されている波形解析ソフトでバンドの面積を求めても良い。当該酸強度で表される値は、ブレンステッド酸に類似した酸特性を有するサイト(酸性を有する水酸基)の量(或いは強さ)に直接相当すると考えることができる。

[0038] 本発明の多孔質アモルファスシリカは、細孔半径が5 nm以下、特に3 nm以下の細孔を有することが望ましく、細孔直径が0.4~0.7 nmと1~2 nmの範囲にあるマイクロ孔を有することが望ましい。また、本発明の多孔質アモルファスシリカの比表面積は、好ましくは300 m²/g以上、より好ましくは400 m²/g、更に好ましくは500 m²/g以上である。

[0039] 更に、本発明の多孔質アモルファスシリカの形状は、例えば、球状微粒子

の凝集体であり、当該球状微粒子の直径は通常10～70 nm程度、特に20～50 nm程度である。

[0040] 本発明の多孔質アモルファスシリカには、微量の鉄原子、リン原子等が含まれていても良い。鉄原子及びリン原子を含んでいる場合の多孔質アモルファスシリカのケイ素、鉄、リンの元素比率は原子数%(at%)で、通常99～99.6 : 0.33～1.00 : 0.01～0.03程度である。

[0041] 本発明の多孔質アモルファスシリカは、以下の「多孔質アモルファスシリカの製造方法」の項目に記載の方法により製造することが出来る。

[0042] 多孔質アモルファスシリカの製造方法

本発明の多孔質アモルファスシリカの製造方法は、微生物が生成した酸化鉄を酸で処理する工程(以下、酸処理工程とも呼ぶ)を含むことを特徴とする。

[0043] 本発明の方法により、微生物が生成した酸化鉄を出発原料とした天然物由来のシリカ材料を製造することが可能となる。

[0044] 本発明の方法は、酸処理工程の前に、微生物が生成した酸化鉄を乾燥する工程(以下、乾燥工程とも呼ぶ)を有していても良く、酸処理工程の後に、酸処理工程で得られた多孔質アモルファスシリカを洗浄及び乾燥する工程(以下、洗浄乾燥工程とも呼ぶ)を有していても良い。

[0045] 本発明の方法の原料となる微生物が生成した酸化鉄とは、様々な微生物が菌体外に生産する酸化鉄であり、種々の形状のものが知られている。本明細書において、このような「微生物が生成した酸化鉄」をバイオジナス酸化鉄と称している。

[0046] 酸化鉄を菌体外に生成する微生物としては、例えば、鉄酸化細菌が挙げられる。鉄酸化細菌は、川、池、地下、水田等に生息し、鞘状、らせん状、棒状、粒状等の種々の形状の酸化鉄を生産する。

[0047] 本発明において、鉄酸化細菌としては、例えば、レプトスリックス属(Leptothrix)、ガリオネラ属(Gallionella)、スフェロチルス属(Sphaerotilus)、クロノスリックス属(Clonothrix)、トクソスリックス属(Toxothrix)、シデロ

モナス属(*Sideromonas*)、シデロカプサ属(*Siderocapsa*)、シデロコッカス属(*Siderococcus*)に属する細菌が挙げられる(例えば、「小島貞夫、須藤隆一、千原光雄編: “環境微生物図鑑” 講談社 (1995)」)。

[0048] 例えば、代表的な鉄酸化細菌であるレプトスリックス・オクラセア(*Leptothrix ochracea*)は、鞘状の酸化鉄を生産することが知られている(例えば、「H. Hashimoto, S. Yokoyama, H. Asaoka, Y. Kusano, Y. Ikeda, M. Seno, J. Takada, T. Fujii, M. Nakanishi, R. Murakami, Characteristics of hollow microtubes consisting of amorphous ironoxide nanoparticles produced by ironoxidizing bacteria, *Leptothrix ochracea*. J. Magn. Magn. Mater., 310, 2405-2407 (2007)」)。

[0049] レプトスリックス・オクラセアが生産する酸化鉄は、直径約1 μm 、長さ約200 μm の鞘状物質であり、鉄、酸素以外に微量のケイ素、リンを含む酸化物である。更に、その鞘状構造は、直径3 nm程度のナノ粒子が凝集してできた直径100 nm以下の粒子で構成されている。尚、同一の微生物が作り出す酸化鉄であっても、酸化鉄に含まれる鉄、ケイ素、リン等の構成成分の種類や構成比は、微生物の存在する環境によって変化する。

[0050] レプトスリックス・オクラセアが生産する鞘状酸化鉄は、例えば、浄水場の自然ろ過施設に溜まった堆積物中等に存在し、該堆積物に遠心分離、減圧乾燥等を施すことより、レプトスリックス・オクラセア由来の酸化鉄を精製することができる。

[0051] 鞘状の酸化鉄を形成するレプトスリックス・オクラセア以外にも、例えば、ガリオネラ属はらせん状、スフェロチルス属及びクロノスリックス属は枝分かれしたチューブ状又は糸状、トクソスリックス属は糸状(ハープのような形状、扇状)、シデロモナス属は短幹状、シデロカプサ属はカプセル状、シデロコッカス属は球状の酸化鉄を生産することが知られている(例えば、「小島貞夫、須藤隆一、千原光雄編: “環境微生物図鑑” 講談社 (1995)」)。これらの酸化鉄も、レプトスリックス・オクラセアが生産する酸化鉄と同様の方法で単離精製、分析できる。

[0052] 本発明の方法における原料としては、好ましくは鉄酸化細菌、より好ましくはレプトスリックス属に属する微生物、特に好ましくはレプトスリックス・オクラセアが生成する酸化鉄である。

[0053] 「乾燥工程」では、バイオジナス酸化鉄を乾燥し粉末状にする。乾燥温度は、通常20～200℃であり、乾燥時間は通常1～48時間である。乾燥は減圧下で行っても良い。

[0054] 「酸処理工程」では、バイオジナス酸化鉄を酸処理することによりFe成分を溶解除去し、結果として多孔質アモルファスシリカが得られる。酸処理に使用する酸としては、例えば、塩酸及び硫酸が挙げられる。酸処理の時間は、通常1時間～6日、特に2～4日である。

[0055] 「洗浄乾燥工程」では、酸処理工程で得られた多孔質アモルファスシリカを水等で洗浄した後に乾燥させる。乾燥は好ましくは減圧下で行い、乾燥温度は、通常20～200℃であり、乾燥時間は通常1～48時間である。

[0056] 固体酸触媒

本発明の固体酸触媒は、上記多孔質アモルファスシリカを含むことを特徴とする。

[0057] 本発明の多孔質アモルファスシリカは、酸点を有するため固体酸触媒として使用することができ、人工的に合成したシリカ触媒と比較し優れた触媒活性を有している。

[0058] 本発明の固体酸触媒は、例えば、フリーデルクラフツ反応触媒(特に、複素環式化合物のアルキル化反応に適用されるフリーデルクラフツ反応触媒)、エポキシ開環反応触媒、アセタール化反応触媒、カルボニルエン反応触媒等として使用でき、特にフリーデルクラフツ反応触媒及びエポキシ開環反応触媒として好適に使用できる。

[0059] 上記エポキシ開環反応としては、エポキシ環を有する化合物のエポキシ環を開環させる反応であれば特に限定されない。当該エポキシ環を有する化合物としては、スチレンオキシド等が挙げられる。

[0060] 上記複素環式化合物のアルキル化反応に適用されるフリーデルクラフツ反

応としては、複素環式化合物にアルキル側鎖又はアルキル誘導体側鎖を導入する反応であれば特に限定されない。当該複素環式化合物とは、1又は2個のヘテロ原子を有する5又は6員の複素環を含む化合物を意味し、例えば、インドール、ピロール等が挙げられる。

[0061] 本発明の固体酸触媒を使用した反応における温度、圧力、時間、溶媒の種類、反応系の雰囲気等の反応条件、生成物の単離方法等は、反応の種類や原料等を考慮し適宜設定される。

[0062] 本発明の固体酸触媒は、反応が終了した後の反応混合物から回収し、そのまま又は適切な処理を施した後に、同じ又は異なる反応にリサイクルすることができる。

[0063] 吸着剤

本発明の吸着剤は、上記多孔質アモルファスシリカを含むことを特徴とする。

[0064] 本発明の吸着剤は、上記多孔質アモルファスシリカが優れた酸強度を有することにより、人工的に合成したシリカ触媒と比較して、優れた無機系ガス及び有機系ガスの吸着能を有している。

[0065] 本発明の吸着剤は、好ましくは極性ガス、より好ましくは N_2O 、 NO_x 、 CO_2 、 CO 、オレフィン及びアルキン、特に好ましくは N_2O 、 CO_2 、 C_2H_4 及び C_2H_2 の吸着に使用される。

[0066] オレフィンは、直鎖状又は分枝鎖状のいずれでも良く、例えば、エチレン、プロピレン、1-ブテン、2-ブテン、1-ペンテン、2-ペンテン、1-ヘキセン、2-ヘキセン及び3-ヘキセンが挙げられ、好ましくはエチレンである。

[0067] アルキンは、直鎖状又は分枝鎖状のいずれでも良く、例えば、アセチレン、プロピン、1-ブチン、2-ブチン、1-ペンチン、2-ペンチン、1-ヘキシン、2-ヘキシン及び3-ヘキシンが挙げられ、好ましくはアセチレンである。

[0068] 有機・無機複合材料

本発明の有機・無機複合材料は、上記多孔質アモルファスシリカを有機基で化学修飾したものであることを特徴とする。

[0069] 本発明の有機・無機複合材料は、このような多孔質アモルファスシリカの表面に存在するSi原子に結合した酸素原子(例えばOH基由来のもの)と、分子内に有機基を有する化合物とを反応させることにより得られる。その結果、多孔質アモルファスシリカに含まれるSi原子に結合した酸素原子が、有機基に含まれるケイ素、チタン、アルミニウム、リン等と結合した有機・無機複合材料が形成される。

[0070] このような有機・無機複合材料に含まれる有機基としては、例えば、下記の官能基を有するものが挙げられる。カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、アルケニルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アミド基、イミド基、シアノ基、イソシアノ基、アルデヒド基、アルキルカルボニル基、アルケニルカルボニル基、アリールカルボニル基、イミノ基、アミノ基、アジド基、ニトロ基、ヒドロキシ基、アルコシキ基、アルケニルオキシ基、アリールオキシ基、エポキシ基、イソシアナト基、イソチオシアナト基、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、チオール基、スルフィド基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基、スルホキシド基、複素環、ハロゲン原子、ケイ素原子、チタン原子及びリン原子。

[0071] このような官能基を有する有機基が導入された多孔質アモルファスシリカには、後述のように、該有機基に触媒等を固定化でき、触媒・有機・無機3元系複合材料を得ることができる。

[0072] 多孔質アモルファスシリカに含まれるSi原子に結合した酸素原子が、有機基に含まれるケイ素、チタン、アルミニウム、又はリンのいずれかと結合した有機・無機複合材料は、例えば、多孔質アモルファスシリカと、シラン系カップリング剤、チタネート系カップリング剤、アルミネート系カップリング剤、リン系カップリング剤等を反応させることにより得ることができる。すなわち、多孔質アモルファスシリカをシラン系カップリング剤等で表面処理することにより、多孔質アモルファスシリカの表面とシラン系カップリ

ング剤等とが反応し、シラン系カップリング剤等が有する有機基を多孔質アモルファスシリカに導入することができる。

[0073] シラン系カップリング剤の作用の一つとして、有機－無機界面の接着改良が知られている。これは、シランカップリング剤が加水分解されてシラノールとなり、部分的に縮合してオリゴマー状態となり、続いて無機質表面に水素結合的に吸着し、これを乾燥することにより、水酸基が脱水縮合反応して化学結合となり、無機材料と有機材料とを強固に接着するものである。

[0074] シラン系カップリング剤が有する有機基、及び官能基の種類は非常に多くのものが知られており、多孔質アモルファスシリカに有機基を導入する試薬として特に優れている。本発明において、シラン系カップリング剤は、従来公知のものが使用でき、市販品が容易に入手可能である。

[0075] シラン系カップリング剤としては次の化合物があげられる。

ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス（ β -メトキシエトキシ）シラン、 α -スチリルトリメトキシシラン等のビニル系官能基を有するシラン系カップリング剤；

3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン等のメタクリロキシ系官能基を有するシラン系カップリング剤；

3-アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-アクリロキシプロピルトリエトキシシラン、3-アクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、3-アクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン等のアクリロキシ系官能基を有するシラン系カップリング剤；

3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、3-アミノプロピルメチルジエトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N-フェニル-3-ア

ミノプロピルジエトキシシラン、N-メチル-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-メチル-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-メチル-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N-メチル-3-アミノプロピルメチルジエトキシシラン、N, N'-ジメチル-3-アミノプロピルメチルトリメトキシシラン、N, N'-ジメチル-3-アミノプロピルメチルトリエトキシシラン、N, N'-ジメチル-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N, N'-ジメチル-3-アミノプロピルメチルジエトキシシラン、2-アミノエチル-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、2-アミノエチル-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、2-アミノエチル-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、2-アミノエチル-3-アミノプロピルメチルジエトキシシラン、(N-メチル-2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、(N-メチル-2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、(N-メチル-2-アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジエトキシシラン、(N-メチル-2-アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、(N, N'-ジメチル-2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、(N, N'-ジメチル-2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、(N, N'-ジメチル-2-アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジエトキシシラン、(N, N'-ジメチル-2-アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、2-アミノエチルトリメトキシシラン、2-アミノエチルトリエトキシシラン、2-アミノエチル-メチルジメトキシシラン、2-アミノエチル-メチルジエトキシシラン、4-アミノブチルトリメトキシシラン、4-アミノブチルトリエトキシシラン、4-アミノブチル-メチルジメトキシシラン、4-アミノブチル-メチルジエトキシシラン、6-アミノヘキシルトリメトキシシラン、6-アミノヘキシルトリエトキシシラン、6-アミノヘキシル-メチルジメトキシシラン、6-アミノヘキシル-メチルジエトキシシラン、8-アミノオクチルトリメトキシシラン、8-アミノオクチルトリエトキシシラン、8-ア

ミノオクチルーメチルジメトキシシラン、8-アミノオクチルーメチルジエトキシシラン、4-アミノフェニルトリメトキシシラン、4-アミノフェニルトリエトキシシラン、4-アミノフェニルーメチルジメトキシシラン、4-アミノフェニルーメチルジエトキシシラン、3-[2-(2-アミノエチルアミノ)エチルアミノ]プロピルトリメトキシシラン、3-[2-(2-アミノエチルアミノ)エチルアミノ]プロピルトリエトキシシラン、3-[2-(2-アミノエチルアミノ)エチルアミノ]プロピルメチルジメトキシシラン、3-[2-(2-アミノエチルアミノ)エチルアミノ]プロピルメチルジエトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリエトキシシラン、3-ウレイドプロピルメチルジメトキシシラン、3-ウレイドプロピルメチルジエトキシシラン、3-トリエトキシシリル-N-(1,3-ジメチルブチリデン)プロピルアミン、3-トリメトキシシリル-N-(1,3-ジメチルブチリデン)プロピルアミン等のアミノ系官能基を有するシラン系カップリング剤；

3-クロロプロピルトリメトキシシラン、3-クロロプロピルトリエトキシシラン、3-クロロプロピルメチルジメトキシシラン、3-クロロプロピルメチルジエトキシシラン等のハロゲン原子で置換されたアルキル基がケイ素原子に結合したシラン系カップリング剤；

3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリエトキシシラン、3-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、3-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、3-メルカプトエチルトリメトキシシラン、3-メルカプトエチルトリエトキシシラン、3-メルカプトエチルーメチルジメトキシシラン、3-メルカプトエチルーメチルジメトキシシラン等のメルカプト系官能基を有するシラン系カップリング剤；

ビス(トリエトキシシリルプロピル)テトラスルフィド、ビス(トリメトキシシリルプロピル)テトラスルフィド等のスルフィド系シラン系カップリング剤；

3-イソシアネートプロピルトリメトキシシラン、3-イソシアネートプロ

ピルトリエトキシシラン、3-イソシアネートプロピルメチルジメトキシシラン、3-イソシアネートプロピルメチルジエトキシシラン等のイソシアネート系官能基を有するシラン系カップリング剤、
その他、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、n-オクタデシルトリエトキシシラン、臭化3-(トリエトキシシリル)プロピルトリフェニルホスホニウム、臭化3-(トリエトキシシリル)プロピルアンモニウム等。

[0076] 後述のように、本発明の有機・無機複合材料に更に化学修飾を施す場合、これらの中でも、アミノ基、メルカプト基、メタクリロキシ基、エポキシ基又はハロゲン原子を有するシラン系カップリング剤が好ましい。

[0077] 例えば、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、3-アミノプロピルメチルジエトキシシラン、2-アミノエチル-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、2-アミノエチル-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、2-アミノエチル-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン及び2-アミノエチル-3-アミノプロピルメチルジエトキシシラン、3-[2-(2-アミノエチルアミノ)エチルアミノ]プロピルトリメトキシシラン、3-[2-(2-アミノエチルアミノ)エチルアミノ]プロピルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、3-クロロプロピルトリエトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、n-オクタデシルトリエトキシシラン等が好ましい。

[0078] 本発明において、シラン系カップリング剤は、1種単独で使用してもよいし、2種以上混合して使用してもよい。

[0079] 上記チタネート系カップリング剤は、従来公知のものが使用できる。チタネート系カップリング剤に含まれる有機基の種類も多くのもが知られており、多孔質アモルファスシリカに有機基を導入する試薬として好適に使用できる。

[0080] チタネート系カップリング剤の具体的化合物としては次のものが挙げられる。

3-アミノプロピルトリエトキシチタン、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシチタン、3-メルカプトプロピルトリメトキシチタン、3-クロロプロピルトリエトキシチタン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシチタン、フェニルトリメトキシチタン、n-オクタデシルトリエトキシチタン、イソプロピルトリイソステアロイルチタネート、イソプロピルトリドデシルベンゼンスルホンチタネート、イソプロピルトリス（ジオクチルパイロホスフェート）チタネート、テトライソプロピルビス（ジオクチルホスファイト）チタネート、テトラオクチルビス（ジトリデシルホスファイト）チタネート、テトラ（2、2-ジアリルオキシメチル-1-ブチル）ビス（ジトリデシル）ホスファイトチタネート、ビス（ジオクチルパイロホスフェート）オキシアセテートチタネート、ビス（ジオクチルパイロホスフェート）エチレンチタネート、イソプロピルトリ（ジオクチルホスフェート）チタネート、イソプロピルトリクミルフェニルチタネート、イソプロピルトリ（N-アミドエチル・アミノエチル）チタネート等。

[0081] これらの中でも、3-アミノプロピルトリエトキシチタン、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシチタン、3-メルカプトプロピルトリメトキシチタン、3-クロロプロピルトリエトキシチタン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシチタン、フェニルトリメトキシチタン、n-オクタデシルトリエトキシチタンが好ましい。

[0082] 本発明において、チタネート系カップリング剤は、1種単独で使用してもよいし、2種以上混合して使用してもよい。

[0083] 上記アルミネート系カップリング剤としては、従来公知のものが使用できる。アルミネート系カップリング剤に含まれる有機基の種類も多くのもので知られており、多孔質アモルファスシリカに有機基を導入する試薬として好適に使用できる。例えば、アセトアルコキシアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウムジイソプロポキシモノエチルアセトアセテート、アルミニ

ウムトリスエチルアセトアセテート、アルミニウムトリスアセチルアセトネート等が挙げられる。

[0084] 本発明において、アルミネート系カップリング剤は、1種単独で使用してもよいし、2種以上混合して使用してもよい。

[0085] また、上記リン系カップリング剤は、従来公知のものが使用できる。リン系カップリング剤に含まれる有機基の種類も多くのもが知られており、多孔質アモルファスシリカに有機基を導入する試薬として好適に使用できる。例えば、アクリロイルオキシエチルフタルオキシエチルジエチルホスフェート、ジ（メタクリロイルオキシエチルフタルオキシエチル）ジエチルピロホスフェート、ジ（メタクリロイルオキシエチルフタルオキシエチル）メチルホスファイト、ジ（メタクリロイルオキシエチルフタルオキシエチル）ホスフェート、ジ（アクリロイルオキシエチルフタルオキシエチル）ピロホスフェート、ジ（メタクリロイルオキシエチルフタルオキシエチル）ホスファイト、メタクリロイルオキシエチルマレオキシエチルジエチルホスフェート、ジ（アクリロイルオキシエチルマレオキシエチル）ジエチルピロホスフェート、ジ（メタクリロイルオキシエチルマレオキシエチル）エチルホスファイト、ジ（アクリロイルオキシエチルマレオキシエチル）ホスフェート、ジ（メタクリロイルオキシエチルマレオキシエチル）ピロホスフェート、ジ（アクリロイルオキシエチルマレオキシエチル）ホスファイト、メタクリロイルオキシエチルスクシンオキシエチルジエチルホスフェート、ジ（メタクリロイルオキシエチルスクシンオキシエチル）ジメチルピロホスフェート、ジ（メタクリロイルオキシエチルスクシンオキシエチル）エチルホスファイト、ジ（メタクリロイルオキシエチルスクシンオキシエチル）ホスフェート、ジ（メタクリロイルオキシエチルスクシンオキシエチル）ピロホスフェート、ジ（メタクリロイルオキシエチルスクシンオキシエチル）ホスファイト、ジ（N-アクリルアミノメチル）ホスファイト、ジ（N-アクリルアミノメチル）ピロホスフェート、ジ（N-アクリルアミノメチル）ホスフェート等を挙げることができる。

[0086] 本発明において、リン系カップリング剤は、1種単独で使用してもよいし、2種以上混合して使用してもよい。

[0087] 本発明の有機・無機複合材料は、前記多孔質アモルファスシリカと前記有機基を有する化合物とを反応させることにより得られる。例えば、有機基を有する化合物として、前記種々のカップリング剤を使用する場合、多孔質アモルファスシリカと該カップリング剤とを適当な溶媒中で混合することにより、本発明の有機・無機複合材料が得られる。

[0088] 溶媒としては、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、トルエン等が用いられる。溶媒の使用量は、特に限定されず、適宜選択すれば良い。

[0089] また、反応温度は -30°C ～ 200°C 程度、反応時間は30分間～200時間程度の範囲で適宜選択すればよい。反応生成物である化学修飾された有機・無機複合材料は、通常分離手段、例えば、ろ過や遠心分離等で単離することができる。

[0090] 本発明の有機・無機複合材料の有機基の担持率は、使用する多孔質アモルファスシリカ、シランカップリング剤等の有機基を含む化合物の種類、反応条件等によって異なるが、有機・無機複合材料中、通常1～30重量%程度、好ましくは5～20重量%とすることができる。なお、本発明における担持率は、元素分析を用いて測定した値である。

[0091] 本発明においては、上記カップリング剤等を用いて多孔質アモルファスシリカに有機基を導入した後に、該有機基に含まれる官能基を利用して、前記有機・無機複合材料に更に化学修飾を施しても良い。例えば、カルボン酸とアミンの縮合によるアミド化反応、カルボン酸とアルコールの縮合によるエステル化反応、エポキシドに対するアミン、アルコール等の求核付加反応、有機ハロゲン化合物に対するアミン、アルコール、チオール等の求核置換反応、 α, β -不飽和カルボニル基に対するアミン、チオール等のマイケル付加反応、アルデヒド基とアミノ基の脱水縮合によるイミン形成反応、グリニア

ール反応やウィティッヒ反応に代表される有機金属反応剤を用いる炭素-炭素結合形成反応、鈴木-宮浦カップリングやオレフィンメタセシスに代表される金属錯体触媒炭素-炭素結合形成反応等によってさらに化学修飾することができる。このような反応により更に化学修飾を施すことによって、シランカップリング剤等に含まれていた官能基を所望の官能基に変換することもできる。

[0092] 触媒・有機・無機 3 元系複合材料

本発明の触媒・有機・無機 3 元系複合材料は、上記有機・無機複合材料に触媒を固定化したものである。本発明の有機・無機複合材料の有機基に含まれる官能基、又は上記のように更に化学修飾をすることによって導入された官能基を利用して、有機・無機複合材料に触媒を固定化することができる。尚、本発明において、上記有機・無機複合材料に触媒を固定して得られる材料を、触媒・有機・無機複合材料ということがある。

[0093] 本発明の有機・無機複合材料に固定化できる触媒としては、例えば、酵素、有機触媒、金属錯体触媒等が挙げられる。これらの触媒は、1 種単独で固定化しても良いし、2 種以上を混合して固定化しても良い。

[0094] 酵素としては、従来公知の酵素が使用できる。本発明において好ましい酵素としては、例えば、加水分解酵素(Hydrolase)、酸化還元酵素(Oxidoreductase)、転移酵素(Transferase)、脱離酵素(Lyase)、異性化酵素(Isomerase)、合成酵素(Ligase)等が挙げられる。

[0095] 加水分解酵素としては、例えば、エステルを加水分解するエステラーゼ、リパーゼ、ペプシン、キモトリプシン、カルボキシペプチダーゼ、サーモライシン、カテプシン、ペプチダーゼ、アミノペプチダーゼ、パパイン、キモパパイン、ブロメリン、プロテアーゼ、ヒドロキシニトリルリアーゼ、プロティナーゼ、ジペプチダーゼ等のようなペプチド結合を加水分解するタンパク質分解酵素； α 及び β - グルコシダーゼ、 α 及び β - グルカナーゼ、 α 及び β - ガラクトシダーゼ、 α 及び β - アミラーゼ、セルラーゼ、プルラナーゼ等のような糖のグルコシド結合を加水分解するグルコシダーゼ；ホスホモ

ノエステラーゼ、ホスホジエステラーゼ、ピロホスファターゼ等のようなリン酸結合を加水分解するホスファターゼ；アルギナーゼ、ウレアーゼ、グルタミナーゼ等のようなアミド基を加水分解するアミダーゼ；その他ヌクレアーゼ、ラクトナーゼ、コラゲナーゼ、ニトリルヒドラターゼ、ヒドロキシニトリルリアーゼ等が挙げられる。

[0096] また、酸化還元酵素としては、例えば、アルコールデヒドロゲナーゼ、ラクテートデヒドロゲナーゼ、グルコースオキシダーゼ、コレステロールオキシダーゼ、アミノオキシダーゼ、グルコースデヒドロゲナーゼ、アルデヒドオキシダーゼ、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ、ピルビン酸シンターゼ、コハク酸デヒドロゲナーゼ、グルタミン酸デヒドロゲナーゼ、チトクロム c オキシダーゼ、カタラーゼ、ペルオキシダーゼ、フェレドキシンヒドロゲナーゼ、スーパーオキシドジスムターゼ、チトクローム P 4 5 0 等が挙げられる。

[0097] 転移酵素としては、例えば、トランスホスホリダーゼ、トランスグルコシダーゼ、トランスペプチダーゼ、トランスアミダーゼ、トランスグルタミナーゼ、トランスアルドラーゼ、トランスケトララーゼ、ホスホリラーゼ、クレアチンキナーゼ、ヘキソキナーゼ、ピルビン酸キナーゼ、ホスホグリセリン酸キナーゼ、RNA ポリメラーゼ、DNA ポリメラーゼ、グルコサミントランスアセチラーゼ、アミノアシルトランスフェラーゼ、アスパラギン酸トランスアミナーゼ、アラニントランスアミナーゼ、6-ホスホフルクトキナーゼ等が挙げられる。

[0098] 脱離酵素としては、例えば、ピルビン酸デカルボキシラーゼ、ヒスチジンデカルボキシラーゼ、アルドラーゼ、クエン酸 (s i) -シンターゼ、ATP クエン酸 (p r o - 3 S) リアーゼ、トリプトファンナーゼ、フマル酸ヒドラターゼ、アコニット酸ヒドラターゼ、エノラーゼ、エノイル-C o A ヒドラターゼ、アスパラギン酸アンモニアリアーゼ等が挙げられる。

[0099] 異性化酵素としては、例えば、リブロースリン酸 3-エピメラーゼ、UDP グルコース 4-エピメラーゼ、トリオースリン酸イソメラーゼ、グルコー

スリン酸イソメラーゼ、ホスホグリセリン酸ホスホムターゼ等が挙げられる。

[0100] 合成酵素としては、例えば、チロシルー tRNA シンテターゼ、アシルー CoA シンテターゼ、アミドシンテターゼ、ペプチドシンテターゼ、シクロリガーゼ、アセチルー CoA カルボキシラーゼ等が挙げられる。

[0101] その他、アルドラーゼ、バイヤービリガーモノオキシゲナーゼ、アルコール脱水素酵素、カルボニル還元酵素等が挙げられる。

[0102] これらの酵素の中でも、本発明においては、リパーゼ、カルボニル還元酵素等が好ましい。

[0103] これら酵素は、動物由来、植物由来、又は微生物由来のいずれであっても良く、また、精製品が好ましいが、粗精製物であっても良い。

[0104] 本発明の有機・無機複合材料への酵素の担持は、通常の固定化方法を採用すれば良く、例えば、有機・無機複合材料と酵素をリン酸緩衝液等の溶媒中で混合することにより容易に行うことができる。

[0105] 本発明の触媒・有機・無機複合材料において、触媒が酵素である場合は、有機・無機複合材料の有機基中に存在する官能基と酵素とが水素結合等の非共有結合(分子間相互作用)、吸着等により固定化される。また、ゾルゲル法やアルギン酸カルシウムを用いて、酵素を物理的に内包させて固定化してもよい。

[0106] 本発明の酵素・有機・無機複合材料を含む固定化酵素触媒における酵素量は、使用する酵素及び有機・無機複合材料によって大きく異なるが、酵素・有機・無機複合材料中、通常1~10重量%程度、好ましくは3~5重量%程度とすることができる。尚、本発明において、酵素量は、Bradford法により測定した値である。

[0107] 上記有機触媒は、金属元素を含まず、炭素、水素、酸素、窒素、硫黄、リン、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等の元素からなる触媒作用を有する化合物である。本発明においては、上記有機・無機複合材料の有機基に存在する官能基を利用して、有機触媒を導入することができる。また、シラン系カップ

リング剤の一部であるトリアルコキシシリル基を有機触媒に結合した後、多孔質アモルファスシリカと反応させて調製することもできる。有機触媒としては従来公知のものが使用できる。このような有機触媒としては、例えば、不斉有機触媒等が挙げられる。

[0108] また、上記金属錯体触媒も従来公知のものが使用できる。本発明においては、金属錯体触媒(種々の有機金属触媒、金属酸化物等も含む)は、有機・無機複合材料の有機基中に存在する官能基と非共有結合(分子間相互作用)、共有結合、吸着、配位結合等により固定化される。たとえば、3-[2-(2-アミノエチルアミノエチルアミノ)プロピル]トリメトキシシラン等のキレート性シランカップリング剤を作用させて調製した多孔質アモルファスシリカには、Pt、Pd、Co、Hg等の遷移金属を配位させることができる。また、リン系配位子に官能基を導入しておき、有機・無機複合材料の有機基に存在する官能基と結合させた後に、Pt、Pd、Ru、Rh等の遷移金属を配位させることもできる。

実施例

[0109] 以下、本発明を更に詳しく説明するため実施例を挙げる。しかし、本発明はこれら実施例等になんら限定されるものではない。

[0110] [バイオジナス・シリカの製造]

(1)乾燥し粉末状になったレプトスリックス・オクラセアが生成したチューブ状バイオジナス酸化鉄を35% HCl水溶液に浸漬し、攪拌しながら3日間放置した。

(2)吸引ろ過で沈殿物を回収し、蒸留水で数回洗浄した後に室温減圧下で乾燥した。

[0111] 図1にバイオジナス・シリカの製造方法のフローチャートを示す。

[0112] [バイオジナス・シリカのキャラクタリゼーション]

(1)-(2)の手順で得られた生成物のキャラクタリゼーションをXRD、SEM/EDX、TEM、TG/DTA、N₂吸着法を用いて行った。

[0113] 図2に生成物のXRDパターンを示す。2 θ = 23° (d = 3.9 Å)付近に極めて

ブロードなピークを示すことから、生成物がアモルファスシリカであることがわかった(Quartzは初期混入不純物)。そのため、バイオジナス酸化鉄を強酸処理することでアモルファスシリカを得ることに成功した。本実施例では、珪藻や植物由来のバイオシリカと区別するために、バクテリア由来のこのサンプルを“バイオジナス・シリカ”と命名した。

[0114] 図3にバイオジナス・シリカのSEM写真、図4にTEM写真を示す。バイオジナス・シリカはチューブ形状を維持しておらず、球状微粒子の凝集体となっていることがわかった。また、その粒子径はSEMで確認する限り、直径20-50 nm程度であることがわかった。さらにTEMにより一次粒子径を観察したところ、バイオジナス酸化鉄の一次粒子(3 nm)よりも大きく、SEMの結果と同様に20-50 nm程度であることが確認された。

[0115] N_2 吸着法により比表面積を算出した。バイオジナス・シリカの比表面積は540 m^2/g であり、バイオジナス酸化鉄の比表面積280 m^2/g の約2倍の大きさを有することがわかった。図5にバイオジナス・シリカの細孔径分布を示す。図5左に示すようにメソ孔領域には細孔半径3 nm以下にバイオジナス酸化鉄よりも多数の細孔が存在することが明らかとなった。また、バイオジナス酸化鉄には存在しないマイクロ孔が、細孔直径0.6 nm及び1.4 nm付近に多数存在していることを見出した(図5右)。

[0116] バイオジナス・シリカの熱重量変化をTG-DTAにより測定し、その重量減からバイオジナス・シリカの化学組成を推定した。昇温速度10 K/minで1000°Cまで大気中で昇温し、2 h保持した。重量減が全て H_2O の脱離によるものとし、重量減が飽和に至ったところでバイオジナス・シリカは SiO_2 の組成であると仮定し、バイオジナス・シリカの化学組成を計算により評価した。その結果、化学吸着水を含んだバイオジナス・シリカの化学組成は $SiO_2 \cdot 0.4H_2O$ であることがわかった。ICPで残留Fe量及びP量を調べたところSiに対してFeは0.66at%、Pは0.02at%しか存在せず、バイオジナス・シリカはほぼ純粋なシリカであることが明らかとなった。

[0117] [固体触媒としての酸点の評価]

赤外線吸収(IR)法は、固体表面上の水酸基の真の状態を直接観測するのに有用な手段であり、さらに、プローブ分子を用いることにより表面水酸基の性質を明らかにすることが可能である。そこで、本実施例では、塩基プローブであるピリジンガスを用いて、バイオジナス・シリカの表面水酸基の性質を評価した。

[0118] 室温で真空排気処理したバイオジナス・シリカについて、室温でピリジンガスに曝し、その後、室温で真空排気処理したときに測定したIRスペクトルを、また、比較試料として用いたシリカ物質(ここでは、アエロジル200(日本アエロジル(株)社製))について同様に測定したものを図6に示す。ピリジンに暴露したバイオジナス・シリカについて、ブレンステッド酸特性を示す酸点(ブリッジング水酸基)に吸着したピリジンに帰属できる特徴的なバンドが1640及び1548 cm^{-1} に出現した。これらのバンドは、アエロジル200についてはほとんど観測されない。したがって、バイオジナス・シリカ上には通常のシリカ物質とは大きく異なり、ブレンステッド酸に類似した酸としての性質を示す種が存在していることがわかった。また、バイオジナス・シリカ上の酸点に吸着したピリジンを完全に脱離させるためには673 K以上という高温での真空熱処理が必要であることがわかった(図7)。このことから、バイオジナス・シリカ上には強い酸点が存在しているといえる。

[0119] 室温で前処理したバイオジナス・シリカ、アエロジル200及びMCM-41について(試料量：約8 mg)、室温で一定圧力のピリジンガス(導入圧力：約28 Pa)に曝し、その後、室温で真空排気したときのスペクトルを測定した。ピリジン吸着後室温で真空排気したときに得られたスペクトルからピリジン吸着前に室温で真空排気処理した試料について得られたスペクトルを差し引くことによって差スペクトルを得た。ここで、差スペクトルで見られる1548及び1640 cm^{-1} 付近のバンドについて、カーブフィッティング法により、それぞれのバンドを一成分からなるバンドでフィットさせることによりフィッティングスペクトルを得た。カーブフィッティングにはGaussian関数を用いた。このような方法を用いることにより、それぞれの成分バンドの吸収位置やバンドの面

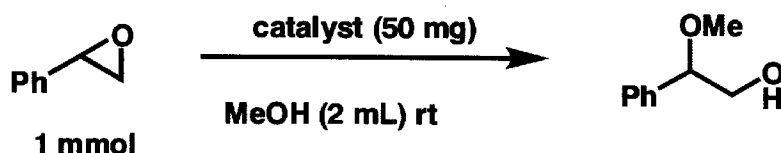
積を求めることができる。そして、Miyataら(Appl. Spectrosc. 1989, 43, 522.)によって開発されたプログラムを用いて1548及び1640 cm^{-1} 付近のバンドについて、それぞれのバンドの面積を求めた(図8)。これらのバンドは、ブレンステッド酸に類似した酸特性を有するサイト上に吸着したピリジンに帰属できる。したがって、各試料中のブレンステッド酸に類似した酸特性を有するサイト上に吸着したピリジンの量は、直接、1548及び1640 cm^{-1} バンドの面積に反映するため、これらのバンド面積値は、ブレンステッド酸に類似した酸特性を有するサイトの量(或いは強さ)に、直接、相当すると考えることができる。図8は、バイオジナス・シリカの酸強度がアエロジル200や酸特性を有することで知られているMCM-41のそれに比べ著しく高いことをはっきりと示している(バイオジナス・シリカの酸強度: 0.4 Band area / a. u. 以上; アエロジル200の酸強度: 0.02 Band area / a. u.; MCM-41の酸強度: 約0.31 Band area / a. u.)。

[0120] [バイオジナス・シリカを固体酸触媒として用いた有機合成反応]

試験例1

次式に従い、酸触媒下で進行するエポキシドのアルコールによる開環反応を行った。

[0121] [化1]



[0122] スチレンオキシド(0.12 mL, 1.05 mmol)をメタノール(2 mL)に溶解し、攪拌下、バイオジナス・シリカ 50 mgを室温で加えた。この懸濁液を室温下、3時間攪拌反応を行った。反応終了後、溶媒であるメタノールをロータリーエバポレーターで減圧留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーを用いて精製した。生成物を回収し、プロトンNMRにより目的生成物が得られていることを確認した。目的生成物収量124 mg、収率78%であった。

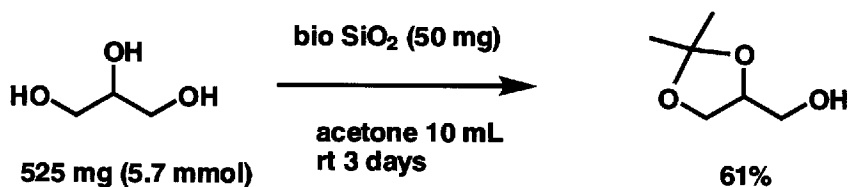
[0123] 比較のため、人工的に合成したシリカ触媒であるアエロジル200 (日本アエ

ロジル(株)社製)を用いて同じ反応を行った。アエロジル200は48時間反応を行ったが、生成物は痕跡量しか得られず、ほとんど反応は進行しなかった。この結果から本発明のバイオジナス・シリカが既存シリカゲルよりも優れた触媒活性を持つことが明らかとなった。

[0124] 試験例 2

次式に従い、酸触媒下で進行するアセタール化反応を行った。

[0125] [化2]

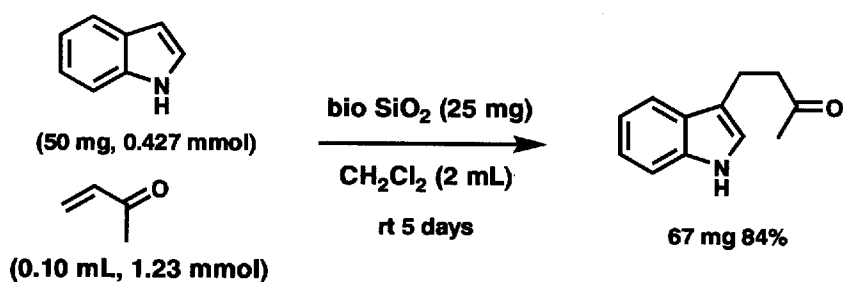


[0126] グリセリン(525 mg, 5.71 mmol)とアセトン(10 mL)の混合物にバイオジナス・シリカ50 mgを加え、室温下で3日間攪拌し、反応を行った。反応終了後、アセトンをロータリーエバポレーターで減圧留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製した。生成物を回収し、プロトンNMRにより目的生成物が得られていることを確認した。目的生成物収量463 mg、収率61%であった。

[0127] 試験例 3

次式に従い、酸触媒下で進行するフリーデルクラフツ(Friedel-Crafts)反応を行った。

[0128] [化3]



[0129] インドール(50 mg, 0.427 mmol)をジクロロメタン 2 mLに溶解し、メチルビニルケトン(0.10 mL, 1.23 mmol)を加え、その後、バイオジナス・シリカ2

5 mg を加えた。室温下で5日間攪拌し、反応を行った。反応終了後、反応溶液をそのままシリカゲルクロマトグラフィーにのせ、精製した。目的生成物を分離、回収し、プロトンNMRにより目的生成物が得られていることを確認した。目的生成物収量67 mg、収率84%であった。

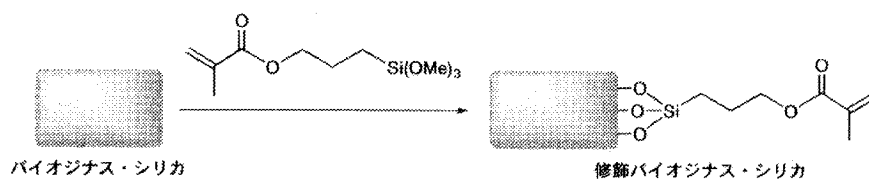
[0130] 比較のため、人工的に合成したシリカ触媒であるアエロジル200(日本アエロジル(株)社製)を用いて同じ反応を行った。目的生成物収量は5%であった。この結果から本発明のバイオジナス・シリカが既存シリカゲルよりも優れた触媒活性を持つことが明らかとなった。

[0131] 以上の試験例により、バイオジナス・シリカが有機合成において汎用性の高い固体酸触媒となることが明らかとなった。

[0132] 製造例 1 (シラン系カップリング剤を用いたバイオジナス・シリカの化学修飾)

バイオジナス・シリカ(99 mg)を反応器に入れて窒素置換し、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン($50 \mu\text{L}$)、及び乾燥トルエン(2 mL)を入れて90°Cで20時間加熱した。反応混合物をエバポレータで濃縮後、真空乾燥して修飾バイオジナス・シリカを得た。

[0133] [化4]



[0134] 製造例 2 (Burkholderia cepacia由来リパーゼ(BCL)の修飾バイオジナス・シリカへの固定化)

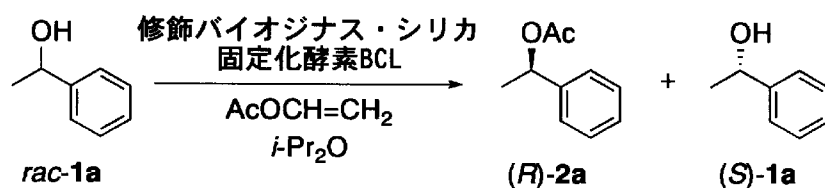
バークホルデルシア・セパシア(*Burkholderia cepacia*)由来リパーゼ(BCL)(6.8 mg)を含む10 mMリン酸緩衝液(14 mL)と修飾バイオジナス・シリカ(108 mg)を遠心管に入れ、25°Cで22時間振とう(125 rpm)した。遠心分離(15,000 rpm, 10分)により得られた沈殿物を真空乾燥すると、修飾バイオジナス・シリカ固定化酵素BCLが得られた。

[0135] 上記の遠心分離において回収した上清と固定化に用いた酵素水溶液中のタンパク量をBradford法により定量することにより、リパーゼの担持率を算出したところ、担持された酵素量は5.2%(w/w)であった。

[0136] 試験例4(修飾バイオジナス・シリカ固定化リパーゼを用いたラセミ体アルコールの速度論的光学分割)

修飾バイオジナス・シリカ固定化酵素を用いたキラルアルコールの速度論的光学分割(1)

[0137] [化5]



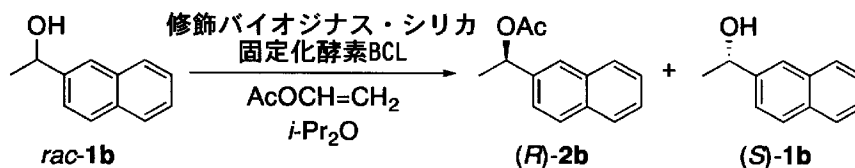
[0138] 1-フェニルエタノール1a(60.2 mg, 0.49 mmol)、修飾バイオジナス・シリカ固定化酵素BCL(3.8 mg)、及び乾燥ジイソプロピルエーテル(5 mL)を試験管に入れ、30℃で30分間攪拌した。酢酸ビニル(95 μ L, 1.0 mmol)を加えて反応を開始した。30℃で1時間攪拌した後、反応溶液をセライトでろ過し、溶媒を留去して粗生成物を得た。キラルカラムを取り付けたガスクロマトグラフィー(CP-cyclodextrin- β -2,3,6-M-19, Inj. 250℃, Col. 95℃, Det. 220℃)により光学純度を決定した。

[0139] (S)-1a: 光学純度 >99% ee

(R)-2a: 光学純度 >99% ee

修飾バイオジナス・シリカ固定化酵素を用いたキラルアルコールの速度論的光学分割(2)

[0140] [化6]



[0141] 1-(2-ナフチル)エタノール1b(86.2 mg, 0.50 mmol)、修飾バイオジナス・

シリカ固定化酵素BCL(3.8 mg)、及び乾燥ジイソプロピルエーテル(5 mL)を試験管に入れ、30℃で30分間攪拌した。酢酸ビニル(92.5 μ L, 1.00 mmol)を加えて反応を開始した。30℃で1時間攪拌した後、反応溶液をセライトろ過し、溶媒を留去して粗生成物を得た。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル(5:1))により、エステル体とアルコール体を単離した。キラルカラムを取り付けたHPLCにより光学純度を決定した。

[0142] (S)-1b:

単離収率51%; 光学純度 81% ee

$[\alpha]_D^{19} = -40.6$ (c 1.02, CHCl_3)

$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3 , 500 MHz) 1.59 (d, $J = 6.0$ Hz, 3H), 1.88 (s, 1H), 5.08 (q, $J = 6.0$ Hz, 1H), 7.45–7.53 (m, 3H), 7.82–7.85 (m, 4H)

HPLC: Chiralcel OD-H, hexane/*i*-PrOH (98:2), 流速 0.5 mL/分, 検出波長 254 nm, (S)-1b 95.8分, (R)-1b 100.8分。

[0143] (R)-2b:

単離収率38%; 光学純度 >99% ee

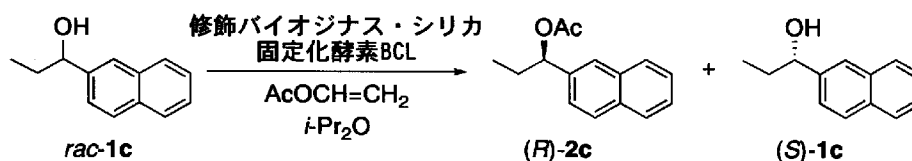
$[\alpha]_D^{19} = +119.7$ (c 1.00, CHCl_3)

$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3 , 500 MHz) 1.63 (d, $J = 8.3$ Hz, 3H), 2.10 (s, 3H), 6.05 (q, $J = 8.3$ Hz, 1H), 7.48–7.49 (m, 3H), 7.81–7.85 (m, 4H)

HPLC: Chiralcel OD-H, hexane/*i*-PrOH (30:1), 流速 0.5 mL/分, 検出波長 254 nm, (R)-2b 11.5分, (S)-2b 13.2分。

[0144] 修飾バイオジナス・シリカ固定化酵素を用いたキラルアルコールの速度論的光学分割 (3)

[0145] [化7]



[0146] 1-(2-ナフチル)プロパノール1c(93.2 mg, 0.50 mmol)、修飾バイオジナス

・シリカ固定化酵素BCL(3.8 mg)、及び乾燥ジイソプロピルエーテル(5 mL)を試験管に入れ、30℃で30分間攪拌した。酢酸ビニル(92.5 μ L, 1.00 mmol)を加えて反応を開始した。30℃で5時間攪拌した後、反応溶液をセライトろ過し、溶媒を留去して粗生成物を得た。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル(5:1))により、エステル体とアルコール体を単離した。キラルカラムを取り付けたHPLCにより光学純度を決定した。

[0147] (S)-1c:

単離収率59%; 光学純度 53% ee

$[\alpha]^{22}_{\text{D}} = -31.9$ (c 1.05, CHCl_3)

$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3 , 500 MHz) 0.95 (t, $J = 7.0$ Hz, 3H), 1.83–1.95 (m, 3H), 4.78 (t, $J = 5.3$ Hz, 1H), 7.45–7.49 (m, 3H), 7.79–7.85 (m, 4H)

HPLC: Chiralcel OD-H, hexane/*i*-PrOH (9:1), 流速 0.5 mL/分, 検出波長 254 nm, (S)-1c 20.9分, (R)-1c 23.4分。

[0148] (R)-2c:

単離収率28%; 光学純度 >99% ee

$[\alpha]^{19}_{\text{D}} = +102.0$ (c 1.05, CHCl_3)

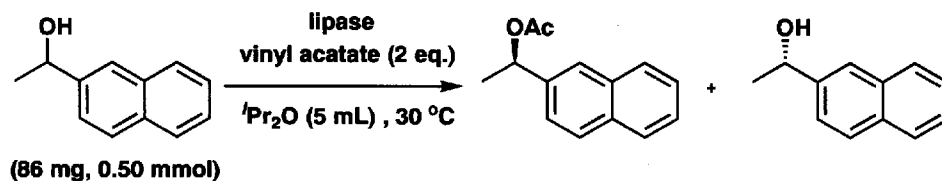
$^1\text{H NMR}$ (CDCl_3 , 500 MHz) 0.91 (t, $J = 7.5$ Hz, 3H), 1.91–2.03 (m, 2H), 2.10 (s, 3H), 5.83 (t, $J = 7.0$ Hz, 1H), 7.45–7.48 (m, 3H), 7.78–7.84 (m, 4H)

HPLC: Chiralcel OD-H, hexane/*i*-PrOH (200:1), 流速 0.5 mL/分, 検出波長 254 nm, (S)-2c 24.4分, (R)-2c 26.5分。

[0149] 製造例 5

バイオジナス・シリカの場合と同じ実験操作でToyonite 200 (東洋電化)、バイオジナス酸化鉄、人工酸化鉄(戸田工業)の化学修飾を行い、リパーゼを固定化して固定化酵素を調製した。それらを用いて、1-(2-ナフチル)エタノール1bの速度論的光学分割を行うことにより下表の結果を得た。単位時間あたりの変換率(TTN/h)は酵素活性を示す指標であるが、バイオジナス・シリカ固定化リパーゼが最も高い値を示した。

[0150] [化8]



[0151] [表1]

entry	Supports	t (h)	OAc (% ee)	OH (% ee)	Conv. (%)	<i>E</i>	TTN/h
1	Toyonite	3.0	>99	55	38	>1000	10,000
2	バイオジナス酸化鉄	1.0	>99	49	35	>1000	24,000
3	バイオジナス・シリカ	1.0	>99	81	45	869	37,000
4	人工酸化鉄	7.0	>99	33	25	571	2,900

[0152] 試験例 6

試料の前処理は573 Kで2時間、1.3 mPaの下、真空加熱処理することにより行い、細孔中に存在する物理吸着水を予め除去した。前処理後の試料について、室温で種々のガスの吸着等温線を容量法により測定した。

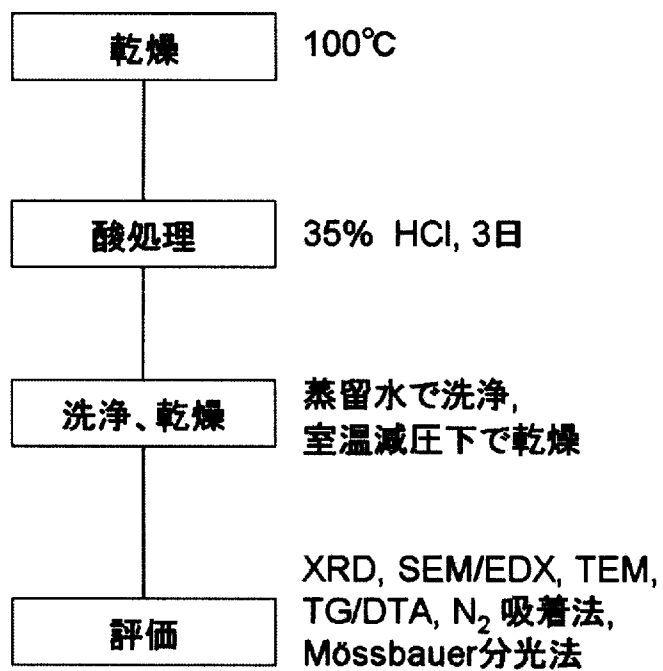
[0153] 様々なガスに対するバイオジナス・シリカの吸着量測定の結果を図9（無機系ガス）に示す。この図から明らかなように、バイオジナス・シリカは亜酸化窒素(N_2O)や二酸化炭素(CO_2)などの地球温暖化を誘起するガスに対して優れた吸着能を有しており、シリカ物質であるアエロジル200のそれらと比較しても吸着量で顕著な差がみられる。更に、図10は、有機系ガスに対する吸着量測定の結果を示している。メタン(CH_4) < エチレン(C_2H_4) < アセチレン(C_2H_2)の順で吸着能は高くなる。無機系ガスと同様に有機系のガスに対してもバイオジナス・シリカはアエロジル200と比べ吸着量で優位な差がみられる。これらのガスに対するバイオジナス・シリカの優れた吸着能は、いずれも強い酸サイト（これが吸着サイトとなる）の存在による。 N_2O ガスや C_2H_2 ガスについて、それぞれ医療分野や化学工業分野において高い吸着選択性を有する材料開発の模索が行われている。バイオジナス・シリカは天然由来の安全な物質であるという利点があり、本結果は、少なくとも上記ガスに対する吸着剤として

の応用の可能性を示唆している。

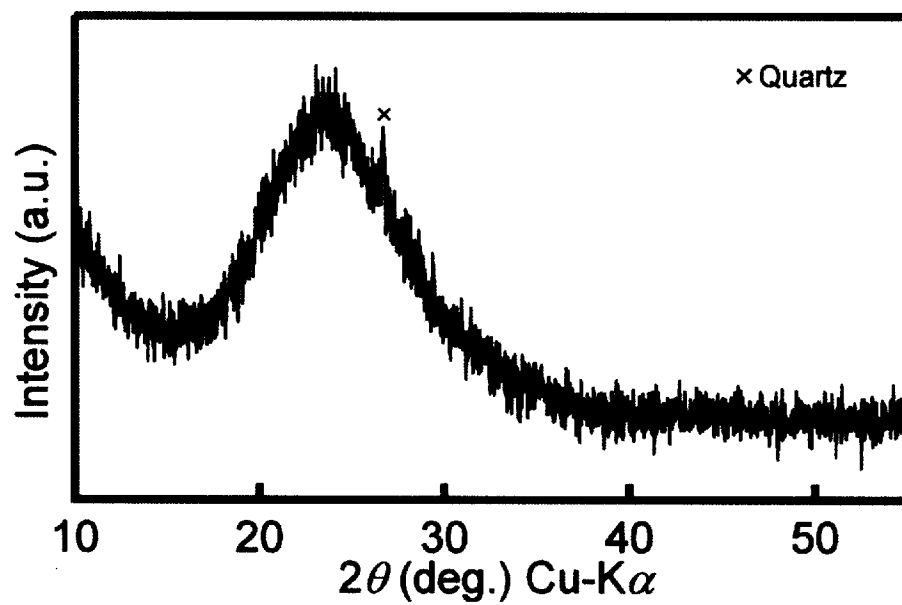
請求の範囲

- [請求項1] 酸強度が0.4 Band area/a. u. 以上であって、マイクロ孔を有する多孔質アモルファスシリカ。
- [請求項2] 前記酸強度が0.5 Band area/a. u. 以上である、請求項1に記載の多孔質アモルファスシリカ。
- [請求項3] 前記酸強度が0.6 Band area/a. u. 以上である、請求項1に記載の多孔質アモルファスシリカ。
- [請求項4] 比表面積が300 m²/g以上である、請求項1に記載の多孔質アモルファスシリカ。
- [請求項5] 球状微粒子の集合体である、請求項1に記載の多孔質アモルファスシリカ。
- [請求項6] 微生物が生成した酸化鉄を酸で処理する工程を含む多孔質アモルファスシリカの製造方法。
- [請求項7] 前記酸が塩酸又は硫酸である、請求項6に記載の方法。
- [請求項8] 請求項1に記載の多孔質アモルファスシリカを含む固体酸触媒。
- [請求項9] フリーデルクラフツ反応触媒又はエポキシ開環反応触媒である、請求項8に記載の固体酸触媒。
- [請求項10] 請求項1に記載の多孔質アモルファスシリカを含む吸着剤。
- [請求項11] 極性ガスの吸着に使用される、請求項10に記載の吸着剤。
- [請求項12] 請求項1に記載の多孔質アモルファスシリカを有機基で化学修飾した有機・無機複合材料。
- [請求項13] 請求項12に記載の有機・無機複合材料に触媒を固定化した触媒・有機・無機3元系複合材料。
- [請求項14] 触媒が、酵素、有機触媒及び金属錯体触媒からなる群から選ばれる少なくとも1種である、請求項13に記載の触媒・有機・無機3元系複合材料。

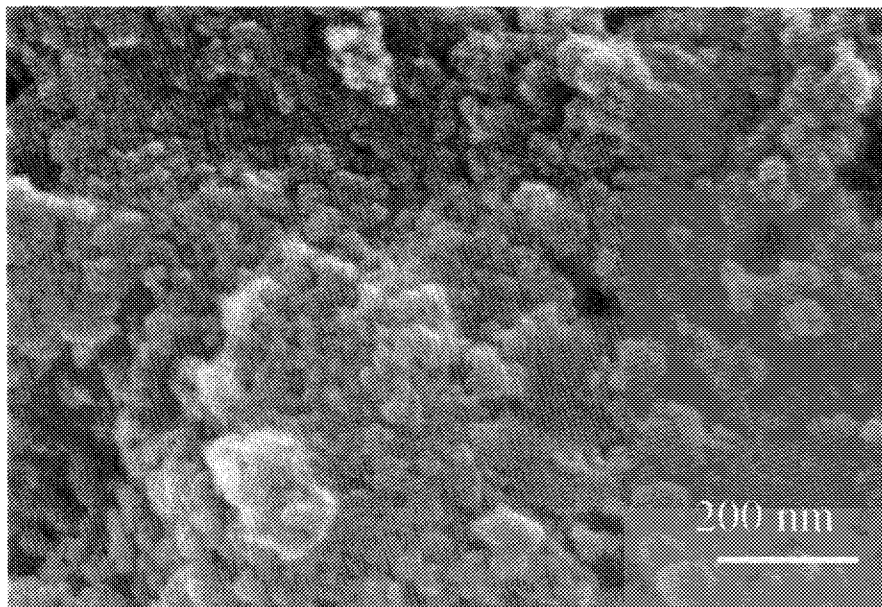
[図1]



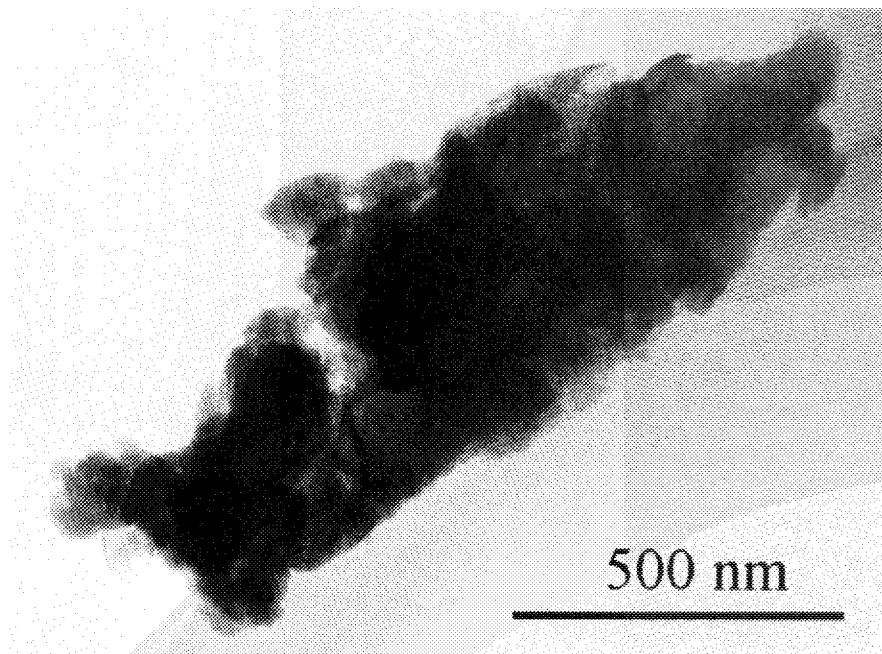
[図2]



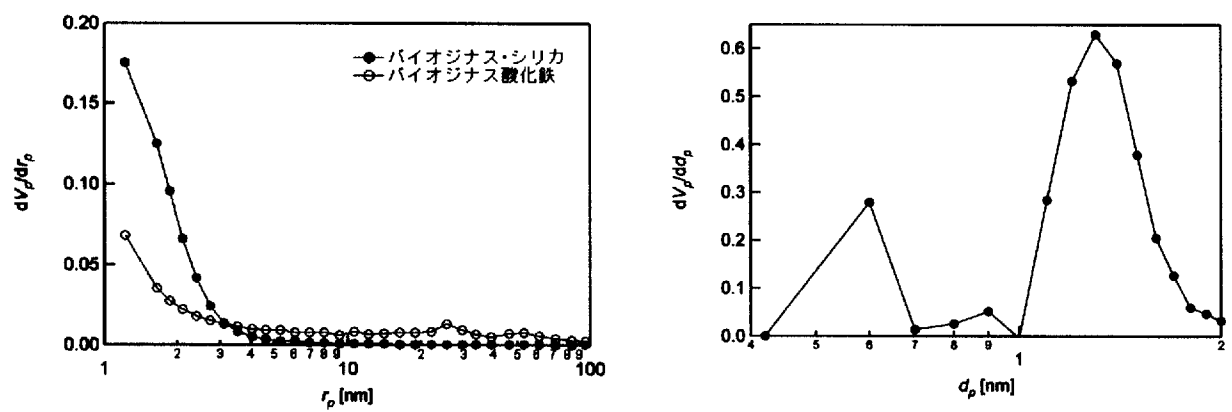
[図3]



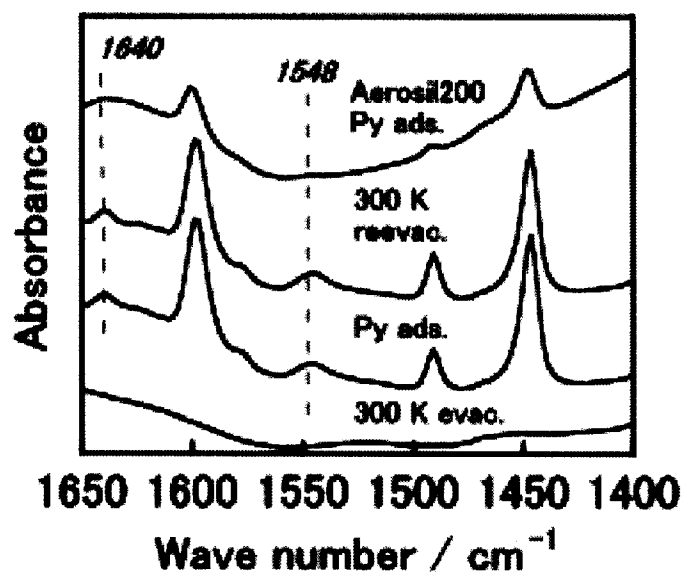
[図4]



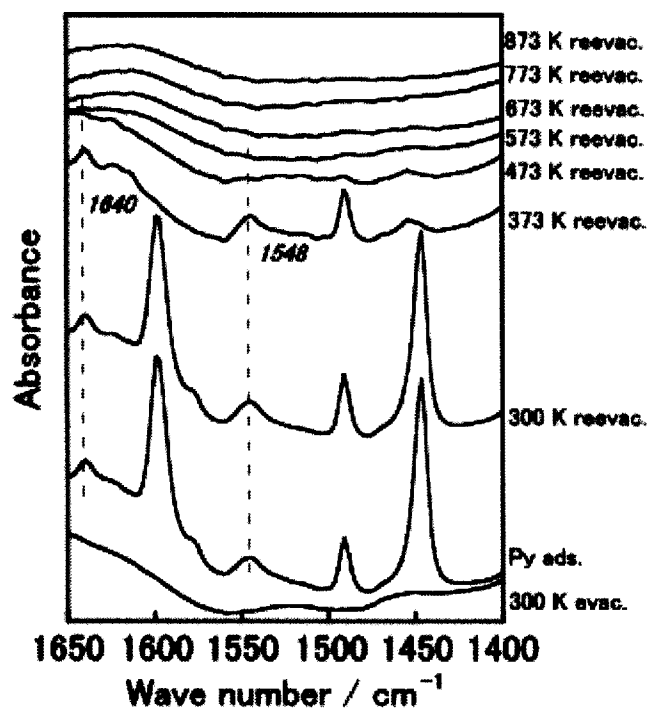
[図5]



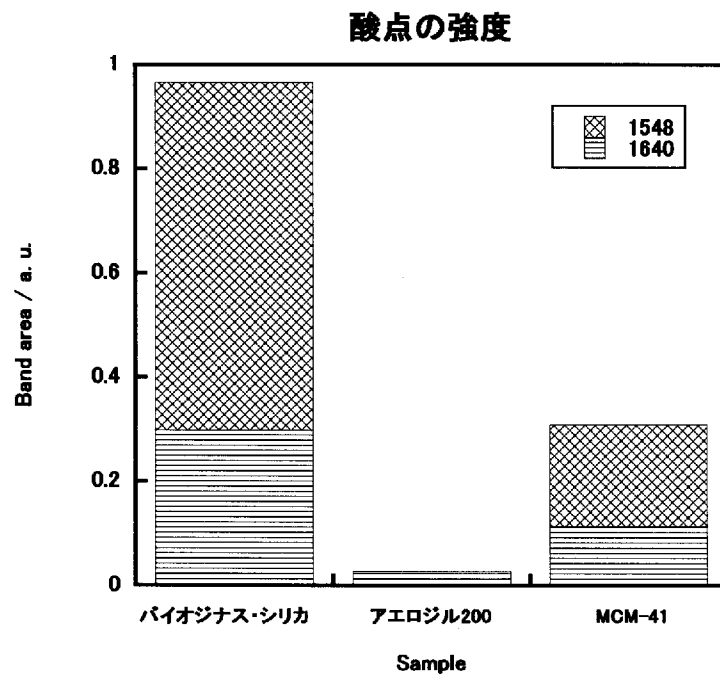
[図6]



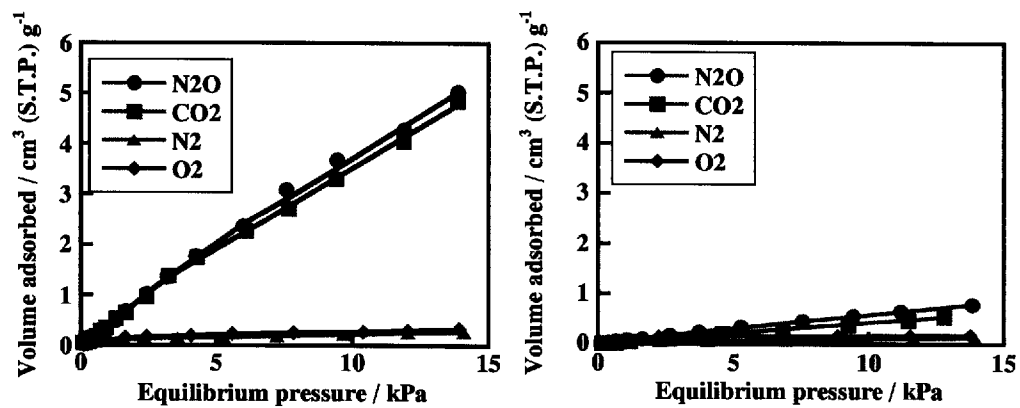
[図7]



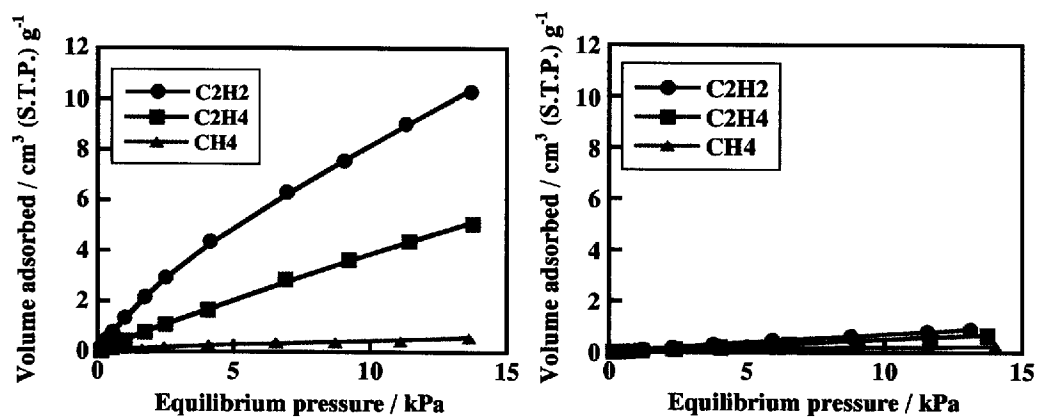
[図8]



[図9]



[図10]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/056452

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C01B33/18(2006.01)i, B01J20/10(2006.01)i, B01J20/30(2006.01)i, B01J21/08(2006.01)i, B01J31/12(2006.01)i, B01J37/36(2006.01)i, C12P3/00(2006.01)n

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C01B33/00-33/193

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2012
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2012	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2012

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JSTPlus (JDreamII), Science Direct

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 02-255518 A (Director General, Agency of Industrial Science and Technology), 16 October 1990 (16.10.1990), page 1, lower right column, lines 17 to 5; page 3, upper left column, line 7; page 5, upper right column, line 19 to lower left column, line 1 (Family: none)	1-14
Y	WO 2010/110435 A1 (Okayama University), 30 September 2010 (30.09.2010), claims 2, 4, 5 & EP 2412677 A1	1-14

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
11 June, 2012 (11.06.12)

Date of mailing of the international search report
19 June, 2012 (19.06.12)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/056452

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2008-177061 A (Okayama University), 31 July 2008 (31.07.2008), claims (Family: none)	1-14
A	JP 2004-527445 A (Process Management, Inc.), 09 September 2004 (09.09.2004), claims & US 6406678 B1 & EP 1381563 A & WO 2002/092507 A1	1-14
A	JP 62-083386 A (Agritec, Inc.), 16 April 1987 (16.04.1987), claims & US 4645605 A & EP 269769 A1	1-14

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. C01B33/18(2006.01)i, B01J20/10(2006.01)i, B01J20/30(2006.01)i, B01J21/08(2006.01)i, B01J31/12(2006.01)i, B01J37/36(2006.01)i, C12P3/00(2006.01)n

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. C01B33/00-33/193

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 2 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 2 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 2 年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JSTPlus(JDreamII)
Science Direct

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 02-255518 A (工業技術院長) 1990.10.16, 第1頁右下欄17行-5行, 第3頁左上欄7行, 第5頁右上欄19行-左下欄1行 (ファミリーなし)	1-14
Y	WO 2010/110435 A1 (国立大学法人岡山大学) 2010.09.30, 請求の範囲2, 請求の範囲4, 請求の範囲5 & EP 2412677 A1	1-14
A	JP 2008-177061 A (国立大学法人岡山大学) 2008.07.31, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-14

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

1 1 . 0 6 . 2 0 1 2

国際調査報告の発送日

1 9 . 0 6 . 2 0 1 2

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (I S A / J P)
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

山田 貴之

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 1 6

4 G

4 4 2 5

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2004-527445 A (プロセス マネジメント, インコーポレイテッド) 2004.09.09, 特許請求の範囲 & US 6406678 B1 & EP 1381563 A & WO 2002/092507 A1	1-14
A	JP 62-083386 A (アグリテック, インコーポレーテッド) 1987.04.16, 特許請求の範囲 & US 4645605 A & EP 269769 A1	1-14